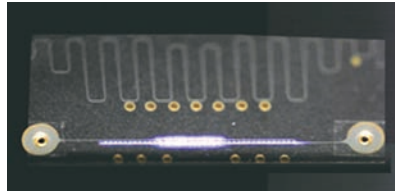


蓄積ノウハウ＝「技術力」、知財管理＝「開発力」、国内海外ネットワーク＝「保守力」、これらを事業の三本柱としホットランナ成形装置 / LIM 成形装置 / 静電気除去器の製造販売、ヒータ&工業用センサの輸入販売を行なっています。



フィーサ VS080 ノズル



フィーサイオンブレード



フィーサイオンブレード搭載例

得意な技術・製品

- ホットランナ成形装置『PLAGATE』…従来の樹脂圧駆動式に加えて、新たにエア圧による外部駆動式ノズル【VS シリーズ】をラインナップ
- 静電気除去器『DYNAC』…従来のエアタイプ、ファンタイプに加えて、フィルム状のイオン発生装置【ION BLADE】を活用し脱臭機や薬剤分包機等さまざまな分野への応用が広がっています。

主要な技術・製品

- ホットランナ成形装置『PLAGATE』…他社では大半がエア/オイル圧による外部駆動式ノズルのみですが、当社では従来の樹脂圧駆動式ノズルも選択又は併用することができ、さまざまな樹脂成形品に対し適切なホットランナを提案致します。
- 静電気除去器『DYNAC』…フィルム状のイオン発生装置【ION BLADE】を活用し新たな用途開発をお客様と共に歩みを進めてまいります。

■生産拠点、研究体制：本社(大田区)、千葉テクノ、菲沙机电科技(苏州)、タイテクノ

■主要設備：(本社)イオン研究設備 (タイテクノ)マシニングセンタ(Table Size 1500×950)、フライス盤(Table Size 1600×350)、EDM、研磨機、5tクレーン、溶接機、手工具一式

■得意な顧客、市場分野：自動車部品メーカ、雑貨メーカ、脱臭機メーカ、医療用具メーカ

■今後開発・獲得したい技術、挑戦したい産業分野

技術→イオン・オゾン発生技術

産業分野→農業分野

▶海外展開事例、海外拠点：1996年アメリカ、2008年中国、2009年タイに拠点を設立

▶受賞履歴(直近3～5年以内)：大田区中小企業新製品・新技術コンクール 優秀賞 / 奨励賞受賞

▶公的支援利用状況(直近3～5年以内)：外国商標出願費用助成事業、BCP 策定支援事業、大田区ものづくり工場立地助成、ものづくり補助金

フィーサ カブシキガイシャ

フィーサ 株式会社

●資本金:4,000万円 ●従業員数:70人 ●設立年度:1961年
●連絡窓口(名前):企画室 星野直樹 ●所属団体:公益社団法人大森法人会、一般社団法人日本金型工業会その他

所在地:〒146-0082 東京都大田区池上7-12-11

電話:03-3754-0661

FAX:03-3754-0011

<ホームページ>

<http://www.fisa.co.jp>